ウェーハ研削の課題解決を提案します

We propose solutions for grinding wafers

ウェーハ研削用 8インチ・6インチ SiCウェーハ 他

For wafer grinding 8-inch and 6-inch SiC wafers, etc.





Vitrified Diamond Wheel nanoVi®

ビトリファイドダイヤモンドホイール nano V

粗加工 Rough

工具寿命を延ばしたい

Would you like to extend tool lifetime?

高強度ガラス結合剤による ホイール耐摩耗性の向上

Improved wheel wear resistance by high strength glass binder

仕上げ加工 Finish

加工品質を安定させたい

Would you like to stabilize machining quality?

均一なホイール組織による 砥粒分散性の向上

Improved abrasive grain dispersion due to uniform wheel structure

8インチ(レーザー切断面) SiCウェーハにおいて

摩耗率 12% 達成

This wheel can achieve 12% wear rate on 8-inch SiC wafers with laser-sliced surfaces



送り速度 Feed speed

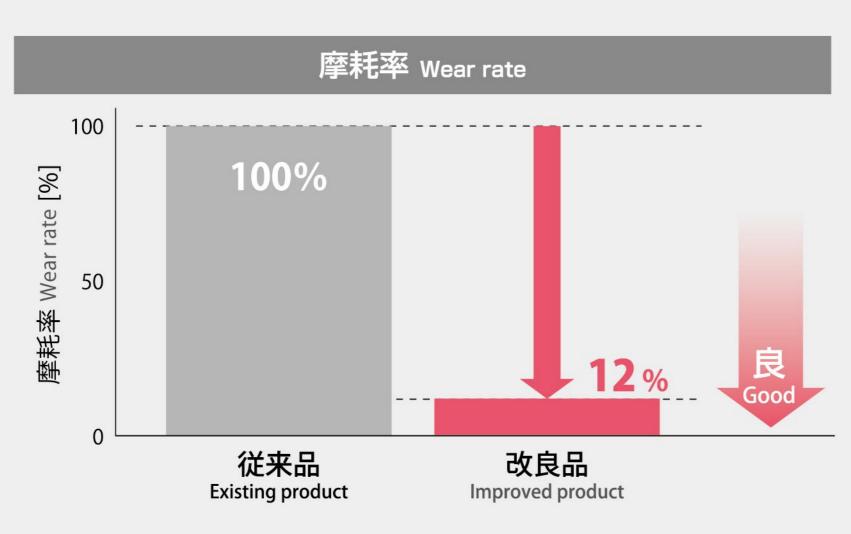
 $0.5 \mu \text{ m/sec}$

ホイール

ウェーハ

Wafer

Wheel



8インチ SiCウェーハにおいて 連続研削でも 安定した表面品位

This wheel can provide stable surface quality even with continuous grinding on 8-inch SiC wafers



送り速度 Feed speed

 $0.2 \mu \text{ m/sec}$



摩耗率 Wear rate 300 [%] 260% 200 af 100 96% 従来品 改良品 Improved product **Existing product**

当社は「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC)」に参加し協業で本開発を実施しました Our company participated in the Tsukuba Power-Electronics Constellations (TPEC) and carried out this development in collaboration with the group.

